

令和7年1月10日

関係各位

公益社団法人 応用物理学会
次世代リソグラフィ技術研究会
幹事長 宮本 恭幸

第1回定例会開催通知

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、次世代リソグラフィ技術研究会の第1回定例会のご案内が出来ましたので、お送りさせていただきます。今回もオンライン定例会になります。定例会の参加につきましては、事前登録の必要はございません。当日お時間になりましたら、下記へ直接アクセスしてください。追記に注意事項を記載いたしましたので、ご確認ください。

また、出来るだけ多くの方に参加していただきたいので法人会員の方は社内での回覧も併せてお願いいたします。敬具

記

1. 開催日時：令和7年2月13日（木） 定例会：13:00 - 16:20

2. 開催場所：オンライン定例会（Zoomでのライブ配信）

3. 参加費： 会員：無料（会員のみ参加可能）

4. プログラム：「 **MNC + EUV-FEL WS + NANOTS + NGL Korea 特集** 」

| | | |
|-------------|--|----------------------------|
| 13:00～13:05 | 『 開会の挨拶 』 | 東京科学大学 宮本 恭幸氏 |
| 13:05～13:25 | 『 MNC 2024 概要報告 』 | JSR(株) 永井 智樹氏 |
| 13:25～13:55 | 『 EUV-FEL ワークショップ概要報告 』 | 高エネルギー加速器研究機構 河田 洋氏 |
| 13:55～14:05 | ～ 休憩 ～ | |
| 14:05～14:35 | 『 Next Generation Lithography + Patterning Korea 2024 概要報告 およびNGL Japan とのコラボレーションについて 』 | (株) 日立ハイテク Byoung-Ho Lee 氏 |
| 14:35～15:05 | 『 Device and Material Characterization by Laser-Based Photoemission Electron Microscopy 』 | 東京大学 谷内 敏之氏 |
| 15:05～15:20 | ～ 休憩 ～ | |

| | |
|-------------|---|
| 15:20～15:50 | 『 高加速 SEM のシースルーBSE 画像における高度な下層パターン輪郭抽出機能開発 』 大阪大学 大家 政洋氏 |
| 15:50～16:20 | 『 X-ray nano-tomography enables high-resolution investigations from micro-bumps to hybrid bonding in advanced packaging 』 Excillum AB 田中 志穂氏 |

以上

- 追記：・録画や録音は禁止させていただきます。
- ・発表者以外はミュートをお願いいたします。
 - ・参加者を明らかにするため、ログイン名を所属+名前に変更ください。
#参加者リストで自分の名前にマウスを合わせ「詳細」をクリックすると
#名前を変更できます。

また、ご不明な点がございましたら下記担当者までお問い合わせ下さるようお願い致します。

事務局：公益社団法人 応用物理学会

次世代リソグラフィ技術研究会担当／相良（サガラ） 好美

TEL(携帯)：090-5403-1147

E-mail: ngl@jsap.or.jp